

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 2 区分

【発行日】平成20年7月17日 (2008.7.17)

【公表番号】特表2004-502698(P2004-502698A)

【公表日】平成16年1月29日 (2004.1.29)

【年通号数】公開・登録公報2004-004

【出願番号】特願2002-507827(P2002-507827)

【国際特許分類】

C 0 7 F 17/00 (2006.01)

C 0 8 F 4/62 (2006.01)

C 0 7 F 7/00 (2006.01)

C 0 7 F 7/08 (2006.01)

【F I】

C 0 7 F 17/00

C 0 8 F 4/62

C 0 7 F 7/00 A

C 0 7 F 7/08 R

【手続補正書】

【提出日】平成20年5月14日 (2008.5.14)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

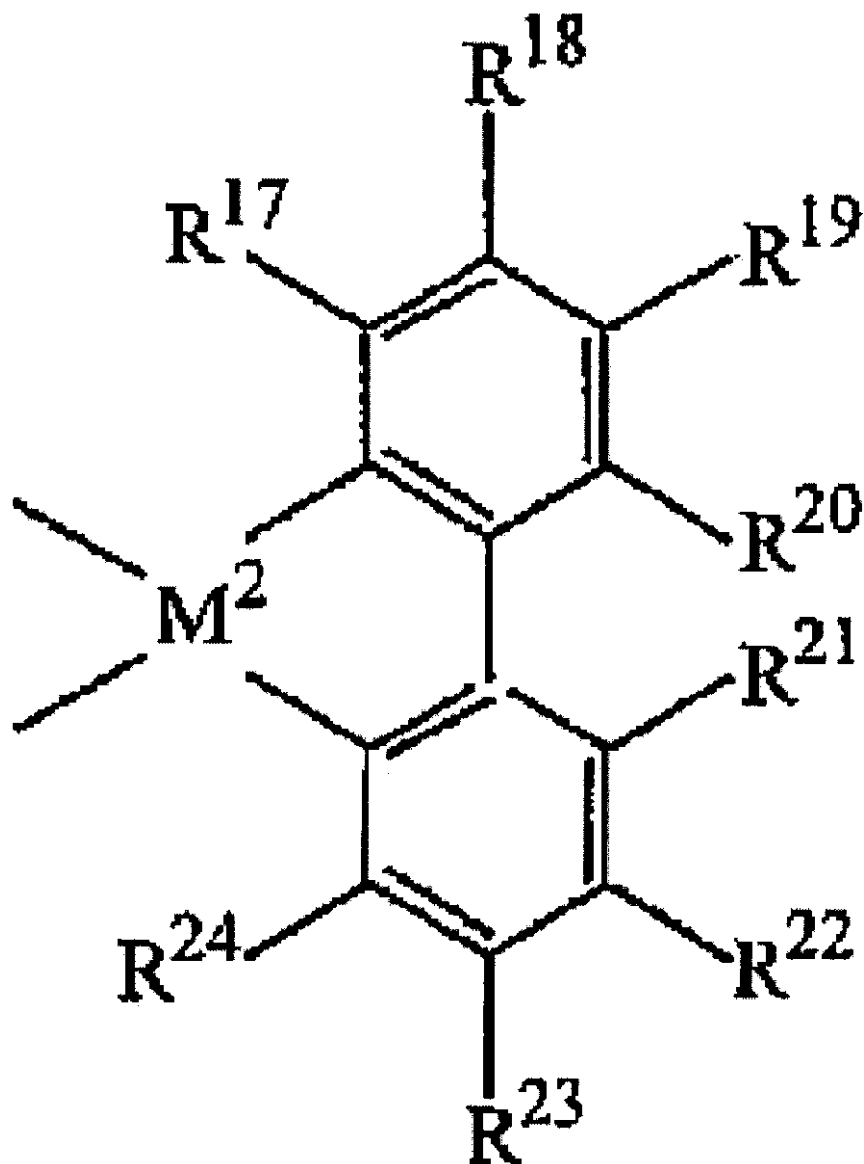
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

インデニル類の 1 位間の架橋が下記の構造式の基である架橋ビス（インデニル）メタロセン化合物であって、

【化 1】



式中、 R^{17} 乃至 R^{24} は、同一又は異なり得、各々、水素原子、 $C_1 - C_{10}$ アルキル基、 $C_1 - C_{10}$ アルコキシ基、 $C_6 - C_{10}$ のアリール基、 $C_6 - C_{10}$ のアリールオキシ基、 $C_2 - C_{10}$ アルケニル基、 $C_2 - C_4$ アルケニル基、 $C_7 - C_{40}$ アリールアルキル基、 $C_7 - C_{40}$ アルキルアリール基、 $C_8 - C_{40}$ アリールアルケニル基、OH 基又はハロゲン原子であり、又は 2 以上の隣接基 (R^{17} 乃至 R^{24} 、 R^{20} 及び R^{21} を含む) であって、フェニル基と仲立ちをする原子と共にフェニル基と融合した 1 以上の環を形成する基であり、

M^2 は炭素、珪素、ゲルマニウム又は錫であり、

及びインデニル環の残存位に任意に置換される、該化合物。